⑲ 日本国特許庁(JP)

⑩特許出願公開

⑩公開特許公報(A)

昭64-65889

@Int_Cl_4	識別記号	厅内整理番号		@公開	昭和64年(198	39)3月13日
H 01 S 3/097 H 01 F 3/04	•	A-7630-5F 7354-5E			•	
H 01 S 3/091		7630-5F	審査請求	未請求	発明の数 1	(全4頁)

公発明の名称 パルスコンプレツサ用コア

②特 願 昭62-222038

20出 願 昭62(1987)9月7日

砂発 明 者 沢 孝 雄 神奈川県横浜市磯子区新杉田町 8 株式会社東芝横浜事業 所内

⑫発 明 者 岡 村 正 己 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝横浜事業

所内

⑫発 明 者 中 川 勝 利 神奈川県横浜市磯子区新杉田町8 株式会社東芝横浜事業

所内

①出 願 人 株式 会 社 東 芝 神奈川県川崎市幸区堀川町72番地

砂代 理 人 弁理士 則近 憲佑 外1名

明和自

1. 発明の名称

パルスコンプレッサ用コア

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 20和磁歪定数 AS の絶対値が 3×10⁻⁶以下であるコバルト基非品質合金薄帯と電気絶縁層とが交互に積層または巻回されているコアより成ることを特徴とするパルスコンプレッサ用コア。
- (2) コバルト基非島質合金薄帯が未熱処理状態である特許請求の範囲第1項記載のパルスコンプレッサ用コア。
- (3) コバルト基非品質合金薄帯が成形前あるいは 成形後に磁場熱処理を行なわれた特許請求の範 囲第1項記載のパルスコンプレッサ用コア。
- 3. 発明の詳細な説明

[発明の目的]

(産業上の利用分野)

本発明はパルスコンプレッサに組込まれる可 飽和コアに関し、更に詳しくは、角形比が大き く低鉄損であるためパルスコンプレッサの連続 運転を可能たらしめるパルスコンプレッサ用コ アに関する。

(従来の技術)

レーザ用電源装置には、最近高電力。高電圧 で作動する磁気方式のパルスコンプレッサが配 設される。このパルスコンプレッサは、電源で 発生せしめたパルス幅の広い所定のパルスを圧 縮してパルス幅は狭いがしかし高出力のパルス に変換する装置である。この変換動作は、そこ に組込まれたコアの飽和現象を利用するもので ある。

従来、このようなコアの材料としては、フェ ライトまたは一部の鉄基非品質合金が多用され ている。

(発明が解決しようとする問題点)

しかしながら、上記した材料から成るコアは次のような点で問題を抱えている。例えば、フェライトコアの場合、角形比(Br/Bs)がさほど大きくないすなわち飽和特性が悪いので、

目的とする高出力パルスに変換しようとしたときに変換特性が悪く、飽和磁束密度も小さい。 め、コア形状が著しく大きくなってしまう。 た、鉄系非品質合金のコアの場合は、動作条件 によってはこの合金の鉄損が大きく作動時にコ アの温度上昇が著しく進行し、その結果、実用 化に当ってはパルスコンプレッサの連続運転が 事実上不可能になる。

本発明は、上記した問題を解消し、磁気飽和 特性が優れるとともに低鉄摂であるパルスコン プレッサ用コアの提供を目的とする。

[発明の構成]

(問題点を解決するための手段・作用)

本発明のパルスコンプレッサ用コアは、飽和 磁歪定数の絶対値が 3×10⁻⁶以下であるコパル ト系非品質合金薄体と電気絶縁性層とが交互に 積層または巻回された構造であることを特徴と する。

本発明にかかる薄帯は、飽和磁歪定数の絶対 値が 3×10⁻⁶以下のコパルト系非晶質合金で樹

100-z(Si_{1-v} B_v)_z (ただし、0.02 ≦ $x \le 0.08$, $0.3 \le y \le 0.9$, $15 \le z \le 30$) τ 表わすことができる。箆和磁歪定数は合金の角 形比、鉄捌、応力に対する感受性に影響を与え る特性で絶対値として 3×10^{-6} 以下が好ましく 3×10⁻⁶以上では角形性は良いものの、応力に 対する感受性が強く、コアの磁気特性の再現性 に問題があり、鉄摂もやや大きくなる。一方、 3×10^{-6} より磁歪が負となると角形比が劣化す る。鉄楓、角型比、再現性を考慮すると-3× 10⁻⁶≦ λ s ≦ 1×10⁻⁶が好ましく、さらに-2× $10^{-6} \le \lambda s \le 0$ が好ましい。また、上記一般式 に対しTi, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Mo、Nb、Wを8at%まで添加することがで き、低鉄損を考慮するとMn, Ni, Mo, Nbが好ましい。このような薄帯は、所定組成 の合金に例えば溶湯急冷法を適用して容易に調 製することができる。また薄帯の厚みは格別限 定されるものではないが、例えば 5~40μm で

、成されており、一般式:(Co_{1-x} Fc_x)

あることが好ましく、更には10~35 μ m が好ましく、とくに好ましくは15~30 μ m である。

これら類帯間に介在せしめられる電気絶段層は格別限定されるものではないが、例えば5 KV / mm以上の絶縁耐圧を有するような材質、形状(厚み)であるフィルム状の層が好ましい。この絶縁層として例えばポリエステルフィルム(商品名、ルミラフィルム、東レ社製)やポリィミドフィルム(商品名、カプトンフィルム、デュポン社製)などをあげることができる。

本発明コアの製造方法は、通常のコアの製造方法と変ることはない。すなわち、所定の組成、 形状(例えば液帯を打抜いたものや長尺の薄帯) の薄帯と電気絶縁性フィルムとを交互に積置し、 これらを例えばエポキシ樹脂などでコーテング すればよい。

なお、辞帯は急冷状態の未熱処理のものを用いても良好なコアが得られるが、コアの成形に 先立ち、辞帯を直流あるいは交流砥場中で熱処 理すると得られたコアのB r / B s が増大する。 またコア成形体に対しても樹脂コーティングの前段で磁場中熱処理を施すと同様にBェノBSが増大して好適である。この場合、磁場の大きさは 0.5~100 Oe程度が良く、また温度120℃から各合金組成のキュリー温度の20℃以下が好適である。

(発明の実施例)

実施例1

租成が(CO 0.96 Fe 0.04)71S i 14B 15 であり、磁歪が-1×10⁻⁶の非結品質合金醇符(序み20μα)と序み12.5μαのルミラフィルムを交互に積層し全体の序みが50mmである積層体を成形した。ついで、常用によりエポキシ樹脂コーティングを行なって可飽和コアとした。実施例 2

組成が(CO 0.96 Fe 0.04)71Si 14B15である非品質合金薄帯(厚み20μm)に 440でで 1 時間熱処理を施した後 230でで 1 時間10 Oeの直流磁響中において熱処理し、得られた薄帯を用いて実施例1と同様に可飽和コアを成

特開昭64-65889(3)

形した。

実施例3

実施例1で用いた非品質合金薄帯と、厚み20 μα のカプトンフィルムを交互に積層してコア とした。このコアを実施例2と同様の熱処理を 行なった。

比較例1

薄帯が組成Coァ5Sⅰ10B15である飽和磁歪 定数 λ S = -6×10⁻⁶である C O 基非晶質合金薄 帯であったことを除いては実施例1と同様にし てコアを成形した。

比較例2

フェライト圧粉体から向サイズに成形された コアを作製した。

以上5種類のコアにつき、定温下において下 記仕様に基づき角形比、鉄根、コアの温度上昇 を測定した。

角形比(Br/Bs):直流自動磁気記録計

により翻定。

鉄 類(mW/cm): U関数計により50

KIIZ , 3 K Gauss O 正弦波励磁状態の鉄

損を翻定。

上 昇 温 度(°C):100 KVパルス電圧に

よって励磁したコア

の飽和・不飽和の繰

り返し周波数を5KIIZ

とした場合に30分間

後のコアの温度上昇

を測定。

以上の結果を一括して第1表に示した。

以下余白

第1表

	角形比	鉄 担	温度
		. (m W / cst)	(3)
実施例1	0.940	340	28
" 2	0.935	. 280	22
" 3	0.972	300	23
比較例1	0.815	780 .	79
" 2	0.70	550	34

実施例4

(Co 0.95 Fe 0.05) 72 S i 15 B 13 (As = 0)非品質合金薄帯を単ロール法により 作製し、カプトンテープと同時に巻回しトロイ ダル状コアを20ケ作製した。これらのコアを実 施例2と同様にして熱処理を行ない、特性評価 したところ、角形比 0.935~ 0.950、鉄捌 280 ~ 310 (mW/dd)、温度上昇23~26℃と極めて 安定した値が得られ、コア作製時の応力による 特性のばらつきが小さいことがわかる。

比較として、Fe₇₅Si₁₁B₁₄について $(\lambda s = 29 \times 10^{-6})$ も同様の評価を行なったが、 角形比 0.77 ~ 0.88 、鉄損1050~1450mW/cc、 と値、ばらつきとも極めて大きい。

以下余白

実施例5

別 2 表

	40. Ø	λs (×10 ⁻⁸)	Br/81	武 第 (mi/_cc)	発土対監(プ)
1	(Co _{0.93} Fe _{0.06}) 73S I 16B ₁₁	+2	0.928	320	27
2	(Co _{0.94} Fe _{0.05} Nb _{0.01}) 72 SI ₁₄ B ₁₄	0	0.959	265	19
3	(Co _{0.94} Fe _{0.04} Cr _{0.02}) 74 S I 13B13	-1	0.955	274	20
4	(Co _{0.94} Fe _{0.04} Ni _{0.02}) _{73.5} Si _{13.5} B ₁₃	-1	0.950	270	20
5	(Co _{0.92} Fe _{0.04} Mn _{0.02} Ni _{0.02}) ₇₅ Si ₁₅ B ₁₀	0	0.960	282	22
6	(Co _{0.91} Fe _{0.04} Cu _{0.02} Mo _{0.03}) ₇₆ S i ₁₅ B ₉	-1	0.048	290	21

以下余白

上記組成の非晶質合金を単ロール法により作製し、実施例4と同様に磁心成形し、熱処理を 行なった。

各磁心を実施例1~4、比較例1.2と同様の測定を行ないパルスコンプレッサとしての機能性を評価した。

第2表に結果をまとめるが、いずれも動作時の低心の温度は低く抑えられており、パルスコンプレッサ用として有効であることがわかる。 また角形比、鉄損も優れている。

[発明の効果]

以上の説明で明らかなように、本発明のコアは従来のコアに比べて角形比は大きく、鉄捌は小さく、コアの温度上昇は小さい。したがって、パルスコンプレッサに組込んで有用である。

代型人弁理士 則 近 癥 佑 励 過 山 幸 夫

PAT-NO:

JP401065889A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01065889 A

TITLE:

CORE FOR PULSE COMPRESSOR

PUBN-DATE:

March 13, 1989

INVENTOR-INFORMATION: NAME SAWA, TAKAO OKAMURA, MAŞAMI NAKAGAWA, KATSUTOSHI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

TOSHIBA CORP

N/A

APPL-NO:

JP62222038

APPL-DATE:

September 7, 1987

INT-CL (IPC): H01S003/097, H01F003/04, H01S003/091

US-CL-CURRENT: 372/30

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a core for a pulse compressor which has a good magnetic saturation characteristic and a low core loss, by laminating alternately a Co thin amorphous alloy body with absolute value of saturation magnetostriction constant of less than a specific value and an electrical insulating layer, and so forth.

CONSTITUTION: A core for pulse compressor is provided in which a Co amorphous alloy with the absolute value of saturation magnetostriction constant As of less than 3×10<SP>-6</SP> and an electrical insulating layer are alternately laminated or wound. This thin strip body of the core is represented by the general formula (Co<SB>1-x</SB>FC<SB>x</SB>)<SB>100-z</SB> (Si<SB>1-v</SB>B<SB>v</SB>)<SB>z</SB> (but, 0.02≤x≤0.08, 0.3≤y≤0.9, 15≤z≤30). In this general formula, Ti, V, Cr, Mn, Ni, Cu, Mo, Nb and W may be added up to 8 wt.%. For the preparation of the core, for example, a thin strip body which has predetermined structure and shape, and an electrical insulating film are alternately laminated, and the resulted structure is then coated with an epoxy resin.

COPYRIGHT: (C)1989,JPO&Japio